DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

004385577

WPI Acc No: 1985-212455/*198535*

XRAM Acc No: C85-092301 XRPX Acc No: N85-159485

Electrophotographic photoreceptor - comprising electroconductive support, amorphous silicon, layer and non-crystalline layer contg. carbon and halogen

Patent Assignee: FUJI PHOTO FILM CO LTD (FUJF) Number of Countries: 002 Number of Patents: 002

Patent Family:

 Patent No
 Kind
 Date
 Applicat No
 Kind
 Date
 Week

 JP 60012554
 A 19850122
 JP 83121387
 A 19830704
 198535
 B

 US 4559289
 A 19851217
 US 84627693
 A 19840703
 198602

Priority Applications (No Type Date): JP 83121387 A 19830704 Patent Details: Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes
JP 60012554 A 6

Abstract (Basic): JP 60012554 A

A layer made of non-crystalline material including carbon atom and halogen atom, is formed on photoconductive non-crystalline (amorphous) silicon layer formed on electrically conductive supporting member.

USE/ADVANTAGE - The lowering of the resolving power caused by corona discharge at high temp. and high humidity, found to occur in conventional photoreceptor composed of only electrically conductive substrate and amorphous silicon photoconductive layer, can be prevented. In particular the lowering of the resolving power caused by corona discharge for a long time (about 30-60 minutes) can be completely prevented.

0/0

Abstract (Equivalent): US 4559289 A

Electrophotographic light sensitive material has a conductive support and an amorphous Si photoconductive layer (I) also contg. H and/or halogen. There is also a layer of amorphous material (II) consisting of C and halogen on the photoconductive layer, and between (I) and (II) is a low photoconductivity amorphous Si overcoat layer contg. C.

Pref. the overcoat layer contains 5-90 atom % C and the layer is 0.005-0.3 micron thick.

ADVANTAGE - Resolving power is not reduced when exposed to corona discharge esp. negative corona discharge under high temp./humidity conditions. (6pp)

Title Terms: ELECTROPHOTOGRAPHIC; PHOTORECEIVER; COMPRISE; ELECTROCONDUCTING; SUPPORT; AMORPHOUS; SILICON; LAYER; NON; CRYSTAL; LAYER; CONTAIN; CARBON; HALOGEN

Derwent Class: G08; P84; S06

International Patent Class (Additional): G03G-005/08; G03G-015/04

File Segment: CPI; EPI; EngPI

Manual Codes (CPI/A-N): G06-E04; G06-F07 Manual Codes (EPI/S-X): S06-A01A2; S06-A01B Derwent Registry Numbers: 1666-U; 1669-U

	The state of the s			
				•
* ±			•	

(9) 日本国特許庁 (JP)

10特許出願公開

砂公開特許公報(A)

昭60—12554

(1) Int. Cl.⁴
G 03 G 5/08

識別記号 105

103

庁内発理番号 7447--2H

7381-2H

3公開 昭和60年(1985)1月22日

発明の数 1 審査論求 未論求

(全 6 頁)

⑤電子写真用感光体

5/14

20特

願 昭58-121387

22出

顧 昭58(1983)7月4日

⑩発 明 者 砂川寛

神奈川県足柄上郡開成町宮台79 8番地富士写真フイルム株式会

社内

仍発 明 者 川尻和原

神奈川県足柄上郡開成町宮台79 8番地富士写真フイルム株式会

社内

20発 明 者 木戸啓四郎

神奈川県足柄上郡開成町宮台79 8番地富士写真フイルム株式会 社内

仍発 明 者 飯島俊雄

神奈川県足柄上郡開成町宮台79 8番地富士写真フイルム株式会 社内

仍発 明 者 野崎信春

神奈川県足柄上郡開成町宮台79 8番地富士写真フイルム株式会 社内

明 却 容

- 1. 発明の名称 紅子写真用品光体
- 2. 軽許詡求の範囲

お開性支持体および酸支持体上に存在するケイ 気原子を含有する非晶質シリコンからなる光導電性
であらなる電子写真用感光体において、酸光導 電性用の支持体と反対の側に少なくとも検索およびハロゲン原子を含む非晶質材料からなる形を設けたととを特徴とする電子写真用感光体。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、電子写真用感光体に関するものである。さらに詳しくは本発明は、非品質シリコンを 光導電体として利用した電子写真用感光体の改良 に関するものである。

従来において、電子写真用感光体の光導電性形の形成に用いられる光導電性物質としては、非晶質セレン。セレン合金、金額化合物半導体(たとえば、カドミウムや亜鉛等の酸化物、酸化物、セレン化物等)などの無機物、そしてポリビニルカルバゾ-- ル等の有機ポリマーや色素、顔料等の有

機化合物など好が知られていたが、近年になつて は電子写真用感光体の光導能性原の形成に光導電 性の非晶質(アモルフアス)シリコンを用いる技 術も提案されている。

非晶質シリコンからなる電子写真用配光体の光 場は性層を形成する方法としては、たとえば、粉 末状の非晶質シリコンをパインダーに分散させて 光導観性層を形成する方法、シランもしくはシラ ン勝導体などの含ケイ累気体をグロー放置により 分類し、とれを導進性支持体に積層する方法をど が知られており、それらは一般に、遅気性支持体 の上にケイ緊原子と水果原子およびノまたは、ロ ゲン原子を含有する非晶質シリコンからなる光神 気性間が積層された基本構成からたつている。

しかしながら、単に導態性支持体と非品質シリコン光導電性筋のみからなる電子写真用感光体は 実用上問題となる種々の欠点を有している。

その一つとして高陽高禄の状態(例えば日本の 異夏時の気候)でコロナ放電、特に負のコロナ放 電をかこなうと、着しい辨像力の低下がかこる。

_ 2 -

持開昭60-12554(2)

この解像力の低下は特開昭よりー!!ままま!や 特願昭よよーよフタフょにみられるような非晶質 シリコンの上にオーバーコート版を股けて非晶質 シリコンの酸化膜の発生を防止しても発生するも ので、非晶質シリコンの酸化膜発生によつて生ず

とのような高温高温下での解像力の低下。ポケ の発生は電子写真においては教命的なものであり、 とのよう左欠点の改良が翌まれていた。

本発明の目的は上記のような欠点を改良するも のであり、特に高雄高限下におけるコロナ放送に 基づく解像力の低下を改良するものである。

上記の目的は海境性支持体および該支持体上に 存在するケイ業原子を含有する非晶質シリコンか らなる光導電性脂からなる電子写真用感光体にお いて、眩光導電性間の支持体と反対の側に少なく とも炭器およびハログン原子を含む非晶質材料か らなる暦を散けたことを特徴とする電子写真用感 光体により達成される。

上記の非品質材料からなる形(以下単に本発明

既に公知である。

その具体的な常成および銀造法の例としては. アルミニウム、クロム、鉄などの導電性金属、あ るいはそれらの合金(たとえば。ステンレススチ ール)などのシートに、グロー放電、スパツタリ ング法、CVD法。あるいはイオンプレーテイン グ広などを利用し、ケイ紫および水窯を含有する 化合物もしくはそれらの混合物などから非晶質シ リコン光導電性層を形成する方法を挙げることが てきる。

以下にかいては、非晶質シリコン光導質性層を 感光材料として利用する電子写真用感光体の代表 的を製造法のひとつであるグロー放電を利用した 製造法を例にとつて本発明を説明する。

グロー放覧を利用して非晶質シリコン光導電性 胎を形成する方法は、一般にケイ累原子と水絮原 子(および/またはハロダン原子)を有するシラ ンもしくはシラン誘導体のような気体状化合物を 遊進性支持体に接触させたがら、その気体中でグ ロー放復を発生させることにより、その化合物を

の層という)は感光体の支持体と反対側の最外層 に存在すれば、本発明の目的は完全に遠せられ. 本発明の船と光導電性層との間に別の目的のため の中間層(例えば炭紫原子を含有する非晶質シリ コンからなる脂(炭素原子の含有量は関わない)) 中間層を設けたことによる性能の上昇効果を発揮 させることができ好に有利である。

> 本発明により高高多湿の環境下においてコロナ 放置を超した場合に発生する解像力低下を防止で きる。具体的には30分~60分程度の長時間の コロナ放電によつて発生する解像力低下を完全に 防止することができる。

以下に本発明を詳しく説明する。

非晶質シリコンからなる光導電性層を感光材料 として利用する電子写真用感光体は、基本的に導 能性支持体および酸支持体の上に頽腐されたケイ 緊原子と水緊原子を含有する非晶質シリコンから 左る光導電性階とから構成される電子写真用展光 体の構成を有しており、その構成および製造法は

_ 4 -

分解させて支持体上に非晶質シリコンを構造させ る操作からなる。

上紀の方法で用いられるシランもしくほシラン 勝導体の例としては、シラン、ジンラン、トリシ ラン、テトラシラン、シリコエチレン、シリコア セチレン、ジシロキサン、シリルアミン、モノク ロルンラン、ジクロルシラン、トリクロルシラン. テトラクロルシラン、ヘキサクロルジンラン、オ クタクロルトリンラン、デカクロルテトランラン、 ドデカクロルペンタシラン、モノフルオルシラン、 ジフルオルシラン、トリフルオルシラン、テトラ フルオルシラン。ヘキサフルオルジシラン、オク タフルオルトリシラン、モノブロムシラン、ジブ ロムシラン、トリブロムシラン、テトラブロムシ ラン、ヘキサブロムジシラン、オクタブロムトリ シラン、モノヨードンラン、ジョードシラン、ト リョードシラン。テトラョードシラン、ヘギサヨ ードジシラン、オクタヨードトリシラン、および 一分子中にケイ溝原子と二以上のハロダン原子を 含む化合物(たとえば、SiBrºC La.

特開昭60-12554(3)

SiC L 2 F 2) などを挙げるととができる。と れらの化分物は単独もしくは准合して用いること ができ、また更に必要により水乗ガスなどを併用 することもできる。

これらのケイ素含有化合物をグロー放電により分解して導電性支持体数値に非晶質シリコンを積度する方法としては、たとえば、ベルジャーなど協密閉性容器内に数値を指揮にしてその導理性支持体の表面でグロー放電を行なうことにより、酸素にして必要値に必要であるガスを除去したのち、酸容器内にシラン(SiHi)をどのケイ素原子に酸を存在の表面でグロー放電を行なうことにより、たの表面に企動を分解して、酸支持体で変により、ケイスの表面でであるが解して、酸支持体を数値により、ケイスの表面でであるが変して、酸支持体を数値による。このようにして形成される非晶質シリコンをあるる光導能性層の循摩は、油器は5~100元mの範囲から過ばれる。

本発明の電子写真用感光体においては、上記の

- 7 -

ト層の層域は通常はの、005~0、3μmmの 飯朋から測ばれる。

ことで利用されるケイ素原子含有化合物の例と しては、前述の光導電性層の形成に利用され得る ケイ素原子含有化合物を挙げることができる。

また、炭素原子含有化合物の例としては、メタン、エタン、プロパン・nーブタン、イソプタン、
nーペンタン、イソペンタン、エチレン、プロピレン、ノーブテン、イソプチレン、ノーペンテン、
コーペンテン、アセチレン、メチルアセチレン、
プチンなどの炭素軟ノ~よの炭化水煮、およびフッ化メチル、コッ化エチル、フッ化ブロビル、塩化メチル、塩化エチル、ウロロメタン、ジクロロメタン、ヘギサフルオルエタンなどのハロゲン化アルキルを挙げることができる。これらの化会物は単独でも、あるいは個合物としても用いることができる。

本発明の届は朝記の低光導能性オーバーコート 個に難じて作数することができる。 すなわちケイ ようにして支持体上に形成された非晶質シリコン 光導単性層の上に、炭素原子を含有する非晶型シ リコン、好ましくはよ~90原子多の炭素原子を 含有する非晶質シリコンからなる低光海塩性オー パーコートを殺け、この上に本発明の層を設ける のが特に好ましい。このような低光導塩性オーバ

- 8 -

器原子含有化合物のガスの代りに水 X ガスをハロ グン原子 および 炭素原子を含有する 化合物のガス と混合し、この混合ガスの中でグロー 放催をする 以外は、 前記の低光 以 頃性 オーバーコート 脳の作 製方法と向じ方法で本発明の 席を作割することが できる。ここで水 ポガスとハログン原子 および 炭 累原子含有化合物のガスのフロー 様の比は 2: 8 から8: 2、 好ましくは 3: 7 から7: 3 である。

ことで利用されるハロダン原子および炭素原子を含有する化合物の例としてはフツ化メチル、フッ化エチル、塩化メチル、塩化エチル、塩化メチル、塩化エチル、サウルメチル、フッ化エチレン、塩化メチレン、ヘギサフルオルエタンなどのハロダン化アルキルがある。ハロダン化アルキルのうち本発明の効果の点で呼に好きしいのはフッ化アルキルであり、その中でも特にヘギサフルオルエタンが好きしい。

本発明の層の単みは単原子機相当の服みから3 0 x であり、好ましくは3 x 以下である。

(異節例1)

特局昭60-12554(4)

英空系、ガス供給配管系、ガスリーク系、ヒー ター、グロー放電装備などを仰えたベルジャー型 の非晶質シリコン製資用グロー放電装置を用いて 以下の操作を行なつた。

袋面を研磨したアルミニウム製ドラム(支持体:
外径1.20mm、長さ4.10mm)をベルジャー内の
回伝支持台上の石英板にセットしたのち、ベルジャーの内部を排気し、またベルジャーに備えられたガス配管系内も排気して、これらの系内の真型
腰を約3×10-5トール(mm H g)とした。

次化、アルミニウム製ドラムをベルジャー内部 に備えられたヒーターにより温度を230°Cに 副御しながら加熱した。なお、温度の制御はアル メルクロメル熱質対によつてドラムの温度を測定 しながら行なつた。

次に、リークバルブを備かに開き、ベルジャー内の真空度を約0.3トールになるように調整し、 負の駅流為圧視点(以後、高圧電源と略配する) によりアルミニウム製ドラムとガス吹き出し板と の間で30Wのグロー放塩を5分間行ない、ドラ

-//-

ベルジャーの内部の真空庭が!×!の一番トールになったととろで、SIHaガス供給配管系のマスフローメーターを8cc/分に文だC2Faガス供給配管系のマスフローメーターを8cc/分に関発し、ベルジャー内にこれらのガスを供給配管系のマスフローメーターを150cc/分に、またC2F6ガス供給配管系のマスフローメーターを130cc/分に調整した。それらのガスの流性が設定値になったととろでバイバスバルブを利用してベルジャー内の圧力を4.5×!の一りトールにした。

次に、高圧電源により入力電力 / 00 W で グロー 放電 なる分間 契施し、オーバーコート 間の形成を行なつた。

高圧電解を切つて、グロー放電を終了させたのち、ベルジャー内の圧力が3×10⁻²トールになった時点で、さらに異空腹を1×10⁻⁵トールとして10分間排気を行なつた。次いで、ヒー

ムの設而に吸着されているガスを除去した。 派任 戦源を切つて、リークバルブを閉じたのち、 再び ベルジャー内部を約1×10⁻⁵トールの真空度 とした。

次いて、290容破ppm水業希釈のB2118 /H2(以後、B2H6/H2と暗記する)をガ ス供給配管系から、マスフローメータで成量を調 節しながら4cc/分(SCCM)の流量にて供 給した。またS1H4ガス供給配管系のバルブを 徐々に関き、マスフローメータで成骨を調飾しな がら150cc/分の硫量にて供給した。なか、 この操作においてベルジャー内圧力をバイバスバ ルブの調整により4、5×10⁻¹トールにした。

供給ガスの流量が一定になつたところで、回転 しているドラムとガス吹き出し板との間で、入力 魅力!00Wでグロー放流をよ時間行ない、非晶 質シリコン光導電性筋の形成を行なつた。

次に、オーバーコート層の形成を開始する前に ガス供給配管系を閉じ、ベルジャーの内部の真空 版を1×10~5トールにした。

-/2-

ターを切りドラムの弧度を100°Cにし、ドラム弧度を100°Cにし、ドラム弧度を100°Cに削御したがらH2をガス供給配管系から、マスフローメータで流量を期節したがら、40cc/分の流量にて供給した。次に、C2F6ガス供給配管系のパルブを徐々に開き、マスプロメータで流量したがら40cc/分の流量にて供給した。なか、この操作にかいてベルジャー内圧力をパイパスパルプの調整により、4、メン10-1トールにした。

供給ガスの飛量が一定になつたところで回転しているドラムとガス吹出し板との間で、入力 5 0 W、 1 0 0 K H 2 の交流 賦界を印加することによりグロー放電を 2 0 分間かこない表面改貨層の形成をおこなつた。

高圧電源を切つて、クロー放電を終了させたのち、ペルジャー内の圧力がよメノロー2トールになつた時点で、さらに真空度をノメノロー5トールとしてノロ分間排気を行なつた。从いで、ヒーターを切り、ドラムの温度がノロロ・Cになるのを待つて、ドラムをペルジャー内から取り出した。

-/3-

こうして作製した磁光体を(A)とする。

次に、感光体(A)を作製する場合において、 表面改質形の形成時に、C2F6流量を30ec /分、H2流量を30ec/分、供給して作成された感光体を(B)とする。

また、C2Fの税型を30cc/分、H2流費を50cc/分供給して、投前改貨店を形成した 感光体を(C)とする。

また、腐光体人を作製する場合、表面改質層を 全く形成させない腐光体を(D)とする。

根光体人のオーバーコート筋のC/Si+C (原子系)の値付すするであつた。それぞれの感 光体(A)(B)(C)(D)について、温度す の*C、相対限度する多のもと帯電解光の突瞼に より、プラスるKV、帯電時間の、のま砂のコロ ナ放電を行ない、値与に面似態光を1、まLux・ Soc行なつた。そして、マイナス間似性のトナーとキャリヤーとからなる乾式現像剤を磁気ブラン供によって感光体のドラム製面にのせ、プラス のコロナ放電により転写紙上に伝写したところ極

-/5-

表!に示すように、 装面改質店を設けた成光体 (A) (B) (C) け、 3 0 ° C。 1 4 4 0 0 環境 下のマイナスコロナ帯監接においても十分な解像 力を示したが、 装面改質店を設けていない配光体 (D) はマイナスコロナ帯電を 1 0 分間おこなう ことにより、 解像力が装しく劣化した。

同様に回転式帯電装置によりプラス&k ▼でコロナ帯電劣化テストをおとなつた。結果を表 2 に示す。

表 ユ ブラスコロナ帯包後の解像力

プラス帯延時間	/ 0 分	309	609
感光体(人)	6 L p / ला	6 l. p / wm	6 L p / mm
(8)	6 L p / ma	6 L p / 1700	6 L p / mm
(C)	6 •	6 .	6 •
(D)	2 .	0 ,	0 •
L			

表』に示すよりに、プラスコロナ帯包袋においても感光は(A)(B)(C)(I))は、俊秀な

めて鮮明な高解像力高級度の両徴が得られた。

つぎに、 個度30°C、 相対程度85%のもと、コロナ帯観劣化テストを次のようにむとなつた。 それぞれの概光体(A)(B)(C)(D)を回転式帯電テスト装置に装着し、 毎分40回転で回転で回転させながらマイナス6kvの印加コロナ帯程を10~3の別数となつた後、 回じ環境下で上記の画像形成プロセスにより、コピー画像を得、その解像力(シャープネス)を調べた。 結果を殺/に示す。

み ノ マイナスコロナ帯観後の解像力

マイナスコロナ帯包時間		/ 0分		30分	
感光体人		6 L	p/ma	6.2	. р / wa
В		6	,	6	•
С		6		6	•
D		0		0	•
C		6 0	•	6	

表中の数字は識別可能な / 皿中の線の数

-16-

解像力を示したが要値改質層を設けていない配光体(D)は、プラスもkvコロナ帯電を10分間おこなうことにより、解像力が彩しく劣化した。 実施例2

契約例1 化かけるオーバーコート的の形成にかいて、SIH4ガスのマスフローメーターを1まってと/分から60cc/分に、C2F6ガスのそれを32cc/分から40cc/分に調整した以外は突縮例1 の感光体Aがよび感光体Dと全く同時にして感光体(E)(F)を作殺した。

との感光体のオーパーコート版のC/Si+C (原子を)はよりまであつた。

との感光体に温度30°C。相対程度85%の 条件下で10分間マイナスコロナ放電を1.次接、 災施例1と同様にして解像力を測定した。結果は 殺3のとおりであつた。



- / 8 -

マイナスコロナ帯電時間	/ 0 分
感光体 E	6 L p / mm
F	

オーバーコート値の設案の割合が高くても本 発明の効果のあらわれることが設まより明らか である。

特許出顧人 富士写真フィルム株式会社